

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-118289 (P2001-118289A)

(43)公開日 平成13年4月27日(2001.4.27)

(51) Int.Cl.⁷
G 1 1 B 7/24

7/007

識別記号 571 FI G11B 7/24 テーマコード(参考)

7/007

571A 5D029

5 D O 9 O

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 6 頁)

(21)出願番号

特顏平11-298539

(22)出願日

平成11年10月20日(1999.10.20)

(71)出願人 000002369

セイコーエプソン株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

(72)発明者 長坂 公夫

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ

ーエプソン株式会社内

(74)代理人 100093388

弁理士 鈴木 喜三郎 (外2名)

Fターム(参考) 5D029 PA01

5D090 AA01 BB02 CC14 DD05 GG32

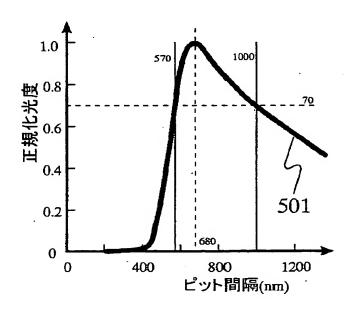
GG38

(54) 【発明の名称】 光ディスク

(57)【要約】

【課題】 ピット領域における回折現象を利用して文字 や図形を表示する効果を有する光ディスクにおいて、ピット間隔を最適値にすることで描いた文字や図形を明確に表示する光ディスクを提供する。

【解決手段】 ピット間隔と回折光の光度の関係を求め 曲線501を得る。かかる曲線に基づいて、ピット間隔を570nmから1000nmの間の値にすることによ り回折光の光度を高くすることができ、文字や図形の明確な表示が可能となる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 円盤状の基板に微小な凹または凸形状の ピットまたはグループが形成されている領域を部分的に 有し、これにより回折する性質を利用して文字または画 像を表示する効果を持つ光ディスクにおいて、

1

前記ピットまたはグルーブの径方向の間隔Pr(nm)が、

 $570 \le Pr \le 1000$

を満たすことを特徴とする光ディスク。

【請求項2】 円盤状の基板に微小な凹または凸形状の 10 ピットまたはグルーブが形成されている領域を部分的に 有し、これにより回折する性質を利用して文字または画像を表示する効果を持つ光ディスクにおいて、

前記ピットまたはグループの周方向の間隔 $P\theta$ (nm)が、

 $570 \le \dot{P}\theta \le 1000$

を満たすことを特徴とする光ディスク。

【請求項3】 円盤状の基板に微小な凹または凸形状の ピットまたはグループが形成されている領域を部分的に 有し、これにより回折する性質を利用して文字または画 20 像を表示する効果を持つ光ディスクにおいて、

前記ピットまたはグルーブの深さ d (nm) が、 前記 基板の屈折率をnとすると、 $90 \le nd \le 200$ を満た すことを特徴とする光ディスク。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、回折する性質を利用して文字または画像を表示する効果を持つ光ディスクに関する。

[0002]

【従来の技術】光ディスクのピットによる回折光を利用し、光ディスクの面内に文字や画像を表示する技術が提案されており、この技術はマスタリングアートまたはピットアートとよばれている。このマスタリングアートディスクは、DVDのように単板のディスクを2枚貼り合わせて構成される場合に、一方の単板ディスクに使用され主にDVDのタイトルを表すラベル面として文字や絵を表示する。

【0003】マスタリングアートの光ディスクは現在様々な製造方法が提案されているが、基本的にこのスタン 40パは従来の光ディスクのマスタリングプロセスを利用して製造することができる。以下にその製造方法の手順を説明する。

- (1) 円盤状のガラス原盤にフォトレジストを塗布す · る。
- (2) レーザカッティングマシーンで間歇的にレーザパルスをガラス原盤に照射しフォトレジストにピットの潜像を形成する。
- (3) 現像を行い露光された部分のレジストを除去する。

- (4) 導体化処理を行いレジスト表面と、除去された部分はガラス原盤面に導体膜を形成する。具体的には無電解メッキ、スパッタまたは蒸着でNi等の成膜処理を行う。
- (5) 電鋳により導体膜上にNi等の金属層を所定の厚みまで成長させる。
 - (6) ガラス原盤から金属層を剥離する。
- (7) 金属層の裏面を研磨研磨し、プレス等で内外径を 加工する。

【0004】ここで工程(2)を図1、2を用いて説明する。例えば、図1に示すように、光ディスクスタンパの記録領域内にパターン103のようにKの文字を表示する場合は、パターン103内の領域102ではピットを形成せず、それ以外の領域101でピットを形成する。 領域101での拡大図を図2に示す。工程(2)ではガラス原盤を回転させ、かつレーザビームを径方向に直線的に移動させながら、領域102では露光をせず、領域101では間歇的なパルスで露光する。そのため、この工程により造られたスタンパ上には回転中心104を中心とする螺旋状のトラック202が形成され、そのトラック202上に等間隔のピット201の列が形成される。

【0005】このスタンパを基に光ディスクを製造する場合は、通常の光ディスクの製造方法と同様に、ポリカーボネート等の樹脂を材料として射出成形をした後、ピットが形成されている面にスパッタ装置でAlTi等の反射膜を成膜する。

【0006】このようにして造られた光ディスクの周方向(θ 方向)の断面を図3に示す。ポリカーボネートの基板301にはスタンパで等間隔に形成されたピット305が転写されており、この面に反射膜302が成膜されている。なおピット間隔をPとする。基板301に入射する光線303は様々な観察環境により、様々な分光特性が考えられるが、ここでは可視領域で全ての波長成分を均等に含む白色光であるものとする。ここでPを1 μ m程度に設定すると、光線303は基板301を透過後、反射膜305反射膜302で反射した光は、ある特定の方向にある特定の波長の光線のみが強め合い回折光304として基板301を透過して基板301から出射する。

【0007】図4に光ディスク401からの回折光(図3に示す304)を観察者402の位置関係を示す。同図において、観測者402の頭部は光ディスク401面の法線方向に位置しており、観測者402はディスク401を上部から観察している。観察者402については、通常人間が生活している環境を想定しており、前述の通り光線303は白色光であるとする。観察される回折光(304)は光ディスク面内の位置に依って回折角度が変化し、また光線303も様々な入射角度が考えられるため、様々な波長の回折光(304)が観測され光

30

3

ディスク401の面内は虹のように輝いて見える。

【0008】このように回折の作用により光ディスク401の面内において、ピットが形成されている領域101は虹色に明るく観察され、一方ピットが形成されていない領域102では回折が起こらないため暗く観察される。この明暗により、例えば図1に示すようなKの文字が観察される。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】しかし、図柄を明確に表示するにはピットが形成されている領域での回折光が 10 より明るく観察されることが望まれる。上述した例では、回折光304の波長や放射量はピットの間隔や形状に依存する。また人間には波長により感度が異なるため、より回折光を明るく観察するためには、最適なピット間隔や形状が必要となると考えられる。

【0010】本発明は、上記問題点に鑑みてなされたもので、その課題とするところは、実際に回折光の光度が最大になるピット間隔、形状を求めることにより、マスタリングアートディスクにおいて明確な図柄を表示することにある。

[0011]

【課題を解決するための手段】本発明によれば、下記第 一乃至第三の光ディスクが提供される。

【0012】本発明の第一の光ディスクは、円盤状の基板に微小な凹または凸形状のピットまたはグルーブが形成されている領域を部分的に有し、これにより回折する性質を利用して文字または画像を表示する効果を持つ光ディスクにおいて、前記ピットまたはグルーブの径方向の間隔Pr(nm)が、 $570 \le Pr \le 1000$ を満たすことを特徴とする。

【0013】本発明の第二の光ディスクは、円盤状の基板に微小な凹または凸形状のピットまたはグループが形成されている領域を部分的に有し、これにより回折する性質を利用して文字または画像を表示する効果を持つ光ディスクにおいて、前記ピットまたはグループの周方向の間隔 $P\theta$ (nm)が、570 $\leq P\theta \leq$ 1000を満たすことを特徴とする。

【0014】本発明の第三の光ディスクは、円盤状の基板に微小な凹または凸形状のピットまたはグループが形成されている領域を部分的に有し、これにより回折する 40性質を利用して文字または画像を表示する効果を持つ光ディスクにおいて、前記ピットまたはグループの深さ d (nm)が、前記基板の屈折率をnとすると、90≦nd≦200を満たすことを特徴とする。

【0015】尚、本発明の光ディスクは、単板のディスクを2枚貼り合わせて構成されるディスクであって、特に好ましくは片面記録のディスクのピットアウト側の片面の基板に上記特定の設定の凹凸(ピット又はグループの間隔や深さ)が設けられ、かかる凹凸形状を有する領域によりマスタリングアート効果を得ることを特徴とす 50

るものである。

[0016]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。

【0017】 (実施形態1) 本発明の第一の光ディスクの実施形態について、図4、5、6、8及び9を参照し、ディスクの径方向のピットまたはグルーブ間隔の最適値とこれを求める方法に沿って説明する。

【0018】実際にマスタリングアートの光ディスクを 手で持って図柄を観察する場合は、正常な目の場合明視 の距離と呼ばれる25cm程度の距離をおいて観測する のが一般的である。図4に示すように光ディスク401 に差し込む光線303は、光ディスク401の周辺の光 源から放出された光であり、通常の生活環境下であれ ば、これらの光源は蛍光燈等の照明や窓から差し込む太 陽光の直接光や間接光である。蛍光燈や太陽光はほぼス ペクトル放射量の偏りがない白色光としても差し支えな い。間接光に関しても分光特性は周辺の物体の反射スペ クトルに依存するので全ての環境下でこれを特定するこ とは不可能であるので白色光であると考えるのが妥当で ある。これにより光ディスク401を照射する光線30 3は白色光とする。光線303は必ず観測者402以外 の方向から入射するため、観察者402は影の空間40 3を生じさせることになる。従って、光線303は光デ ィスク401の表面前方で立体角404以外方向から入 射することになる。

【0019】ここで、図4に示すような形態で、光ディスク401からの回折光が観察者402の瞳に最も高い光度で入射する条件を求めるために図8のような測定モデルを製作し実験を行った。

【0020】光ディスク401面の法線方向に距離80 5をおいてマスク802を置く。距離805は手に取っ て観察する平均的な距離として明視の距離250mmと する。マスク802には径5mmの測定孔を設けてお き、この測定孔からx軸の正方向のマスク802の縁ま での距離を距離806とする。マスク802は光ディス ク401に入射する光線を人間の頭部で遮光する機能を 模式化したものである。人間の顔面を円に近似した場合 にその半径は約100mmであるため距離806を10 0 mmとする。本来観測者402の左右両方向および上 方向から光ディスク401に光線は差し込むはずである が、径方向のピットまたはグループの間隔と回折光80 7の光度の関係を求める場合は、回折光807の光軸を 含み、光ディスク401のトラックと垂直に交わる平面 内の光線303を考えれば良いため、光源である白色燈 804はこの平面内に配置する。また均一に光ディスク 401を照射するため白色燈804の間に拡散板808 を配置する。拡散板808の透過スペクトルは可視波長 域で均一であり、これに入射する光が白色の場合は、こ の透過光も白色光となる。

【0021】また、測定孔の先方には、回折光807の 光度を測定するための光検出器801を配置する。また 光検出器801の分光感度を人間の視覚に合わせるた め、カラーフィルタ803を光検出器801とマスク8 02の間に配置する。

【0022】人間の視覚は波長により感度が異なり、この特性は図6に示すように555nmで感度が最大となる標準的な曲線が定められている。この曲線(601)を比視感度曲線と呼ぶ。光検出器801の分光感度を予め測定しておき、カラーフィルタ803を含めた分光感 10度が比視感度曲線601となるように、カラーフィルタ803を作製しておく。

【0023】この様な構成の測定モデルを用いて光ディスク401に光線303を照射した時、z軸方向から見た光ディスク401の外観を図9に示す。光線303はx軸の正方向から入射するので領域903及び領域904が明るく見える。マスク802の測定孔を通りz軸と平行な線が領域903を通るように、光ディスク401を配置し、光検出器801で出力値を測定する。この出力値は人間の視覚が感じる「明るさ」と等価となる。

【0024】光ディスクスタンパのレーザカッティング 工程において、トラックピッチを変えて径方向のピット 間隔Prの異なる光ディスク401を用意した。そして これらの光ディスク401を上記測定モデルを使用して ピット間隔と回折光807の光度の関係を求めてみると 図5の曲線501のようになる。この曲線501によれ ば、ピット間隔が約680nmで最大の光度が得られ る。暗部に対して明確に識別するために、上記最大光度 の70%以上は必要であるとすると、径方向のピット間 隔Pr(nm)を570nmから1000nmとの間に 30 設定しなけれればならない。。

【0025】従って、570≦Pr≦1000の条件を 満たすようにピット領域を形成することにより、明確な 図柄を表示することが可能となる。

【0026】本実施形態の光ディスクは、例えば、前述した方法により上記特定の径方向のピット間隔の設定がなされたピット領域を有する光ディスクスタンパを形成し、これを用いてポリカーボネート等の樹脂により射出成形を行うことによって製造することができる。

【0027】 (実施形態2) 本発明の第二の光ディスク 40 の実施形態について、図2、3、9を参照して説明す。 る。

【0028】実施形態1で述べた通り、光源からの光線303が光ディスク401のx軸方向から入射した場合、光線303のx方向成分が光ディスク401面上のトラックが形成されている周方向と垂直になる領域つまり領域903、904が明るくなる。

【0029】しかし、光ディスク401の基板に形成されている凹凸がグループの場合、または、周方向のピット長が適切では無い場合は、領域903、904以外で 50

は明るく見えないことから、コントラストが取れず光ディスク401全面に渡って描かれている図柄全体が明確に見えない不具合が生じる。

【0030】この問題を解決するため、例えば領域901や領域902でも凹凸が形成されている領域が明るく見えるようにすれば、ほぼ光ディスク401の全面に渡って図柄を認識することができる。具体的には、周方向のピット間隔 $P\theta$ を、実施例1の径方向のピット間隔P r と同等にすれば、領域901、902においてトラックが y 軸方向に間隔P r で形成されているのと等価となり、領域903、904と同様の回折光を得ることができる。

【0031】従って、570 \leq P θ \leq 1000の条件を満たすようにピット領域を形成することにより、光ディスク全面に渡って明確な図柄を表示することが可能となる

【0032】本実施形態の光ディスクは、例えば、前述した方法により上記周方向のピット間隔の設定がなされたピット領域を有する光ディスクスタンパを形成し、これを用いてポリカーボネート等の樹脂により射出成形を行うこによって製造することができる。

【0033】(実施形態3)本発明の第三の光ディスクの実施形態について、図3、7及び8を参照し、ピットまたはグルーブの深さの最適値とこれを求める方法に沿って説明する。

【0034】ピット深さdと回折光807の光度の関係を求めるために使用した測定モデルは図8に示す実施形態1で使用したものと同等である。

【0035】光ディスクスタンパのレーザカッティング 工程において、トラックピッチを680nmとして、ピット深さdの異なる光ディスク401を用意する。そしてそれぞれの回折光807の光度を測定する。ピット深さと回折光807の光度の関係を求めてみると図7の曲線701のようになる。但しピット深さは実際の物理的な深さdに基板301の屈折率nを乗じた光路長ndで表している。この曲線701はピット深さが光路長にして約140nmで最大となる。この最大光度の70%以上は必要であるとすると、ピット深さnd(nm)は90nmから200nmとの間にあれば良いことなる。

【0036】従って、90≦nd≦200の条件を満た すようにピット領域を形成することにより、明確な図柄 を表示することが可能となる。

【0037】本実施形態の光ディスクは、例えば、前述した方法により上記特定のピット深さの設定がなされたピット領域を有する光ディスクスタンパを形成し、これを用いてポリカーボネート等の樹脂により射出成形を行うことによって製造することができる。

[0038]

【発明の効果】以上詳述したように、本発明によれば、 回折光の光度が最大近傍となるようにピット間隔、形状 7

が設定されることにより、マスタリングアートディスクにおいて明確な図柄を表示することの可能な光ディスクが提供される。

【図面の簡単な説明】

【図1】光ディスクにKの文字をマスタリングアートで表示した場合の外観図。

- 【図2】光ディスクのピットの配列例を示す図。
- 【図3】光ディスク構造の一例を示す断面図。
- 【図4】光ディスクを観察する観察者と光ディスクを照 射する光線の関係を示す図。
- 【図5】ピット間隔と光ディスクからの回折光の光度の 関係を示す線図。
- 【図6】比視感度曲線を示す線図。
- 【図7】ピット深さと光ディスクからの回折光の光度の 関係を示す線図。
- 【図8】回折光の光度を測定するための測定モデル。
- 【図9】光ディスクの回折する領域を示す図。

【符号の説明】

101、102 領域

*103 パターン

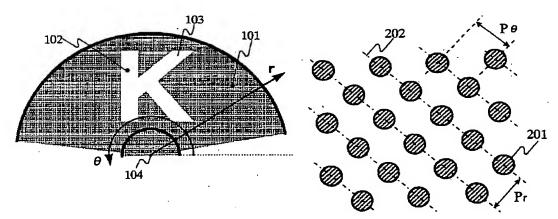
104 回転中心

- 201、305 ピット
- 301 基板
- 302 反射膜
- 303 光線
- 304、807 回折光
- 401 光ディスク
- 402 観察者
- 10 403 空間
 - 404 立体角
 - 501、601、701 曲線
 - 801 光検出器
 - 802 マスク
 - 803 カラーフィルタ
 - 804 白色燈
 - 805、806 距離
 - 808 拡散板

.

【図1】

【図2】



[図3]

